

CIF 等离子清洗机



CIF 等离子清洗机不仅外观设计美观、而且内在质量过硬，产品性能稳定可靠，主要核心部件全部采用国际知名品牌。

应用领域

等离子清洗机在材料学，光学，电子学，医药学，环境学、生物学等科研领域得了广泛的应用，主要用于材料表面清洗、活化、沉积、去胶、刻蚀、接枝聚合、疏水、亲水、金属还原、去除有机物、镀膜前处理、器械消毒等。

产品特点

- ◆ 智能化控制，手动、自动两种工作模式。
- ◆ 自动匹配器。
- ◆ 美国 Honeywell 真空压力传感器。
- ◆ 美国德威尔 (Dwyer) 气体浮子流量计。
- ◆ 双路气体控制。
- ◆ 弧形电极板设计。
- ◆ 全系统不锈钢材质。
- ◆ 数字和浮子流量计可选。
- ◆ 免维护，无需任何耗材。
- ◆ 整机保修一年。



技术参数

型号	CPC-A	CPC-B	CPC-A-13.56	CPC-B-13.56
舱体尺寸	300XΦ100mm	300XΦ150mm	300XΦ100mm	300XΦ150mm
舱体容积	2.6L	5.2L	2.6L	5.2L
射频电源	40KHz		13.56MHz	
匹配器	自动匹配		自动匹配	
射频功率	10-200W 无极可调		10-150W 无极可调	
电 源	220V 50/60HZ			
电 流	1.2A			
时间设定	1-99 分 59 秒			
气体稳定时间	1 分钟			
真空度	100pa 以内			
激发方式	电容式			
产品尺寸 LxWxH	550x520x285mm			
包装尺寸 LxWxH	690x630x450mm			
整机重量	15Kg	20Kg	18Kg	25Kg